アイソタクチックポリプロピレンの結晶化 - 高温域での結晶化挙動 -

山口大理 佐藤 香野 山口大院理工 野崎 浩二・山本 隆 広島大院総合科 梶岡 寛・戸田 昭彦 サンアロマー 山田 浩司

[**緒言**] アイソタクチックポリプロピレン(iPP)の結晶成長速度の結晶化温度 *T*。依存性には複数の屈曲点が見られることが報告されている。最も高温側の屈曲点の原因について、Chengらは成長様式における、regime II-III 転移によるとしている[1]。一方、中村らは、立体規則性の比較的低い iPP ([*mmm*] = 88.7 %)を用いて成長速度を測定し、同様の屈曲点の起源は、成長する結晶相が高温ではα2 相であるのに対し低温側ではα1 相に変化するためであると結論している[2]。以上のように、同じ成長速度の屈曲点に対して複数の起源が提案されている。そこで、我々は、今まで報告されているものよりもさらに立体規則性の高い iPP を用い、融液から

成長する単結晶のモルフォロジーの観察と成長速度の測定を行 い、成長速度の屈曲点の本質を探る研究に着手した。今までに、 単結晶の成長速度の屈曲点は Cheng たちの観測した最も高温側 の屈曲点と同じ、 $\Delta T = 47 \text{K} (\Delta T \equiv T_m^0 - T_c, T_m^0 \text{ kPm})$ 付近に 1つだけ観測されること、また、通常 regime II-III 転移に見られる 成長モルフォロジーの顕著な変化は見られないことが明らかにな った[3]。本研究では、単結晶成長速度のさらなる解析と、成長す る結晶多形の X 線回折法による同定を行った。

[実験] iPP ([*mmmm*] = 99.4 %, M_w = 95,000, M_w/M_n = 6.1, T_m^0 = 186°C)を、銅製の試料ホルダに詰め、イメージングプレート搭載 のX線回折装置(ブルカー・エイエックスエス DIP220)にマウントし た。試料温度は高温ドライエアを吹き付けることによって制御した。 温度を 190°C 以上にして試料を一旦、融解させた後、 T_c まで 50 /min で冷却して等温結晶化させ、X 線回折プロファイルを T_c のままでその場測定した。得られた X 線回折プロファイルから Bragg 反射の積分強度を求め、 $\alpha 2$ の分率を導出した。

[結果] 単結晶成長が結晶成長界面における二次元核生成律速 であるとして、成長速度を $(T_c\Delta T)^{-1}$ で整理した結果をFig. 1に示す。 成長速度は $V_c = V_0 \exp(-C / T_c\Delta T)$ で表される。ここで、 V_c は粘 性項の補正を施した成長速度、 V_0 は定数、C は $C = (4b_o\sigma\sigma_e T_m^0) /$ $(mk\Delta h_f)$ で表される定数であり、Fig. 1 の傾きに相当する量であ る。 b_0 は1つの成長層の厚さ、 $\sigma < \sigma_e$ は表面自由エネルギー、m は 成長メカニズム(regime)に関する定数、k はボルツマン定数、 Δh_f は融解熱を示す。Fig. 1 では屈曲点前後の傾き Cの比が $C_1 / C_2 =$ 3.40 となり、regime II-III 転移に特徴的な 2 にはならない。さらに、 緒言で述べたように、regime II-III 転移によく見られるモルフォロジ ーの変化が見られなかった。このように、成長速度の屈曲点の起 源を regime II-III 転移とする実験的な根拠は示されなかった。Fig. 2 は α 2 分率の T_c 依存性を示す。結晶化温度の上昇に伴い、成長 速度の屈曲点が現れる 130°C から 140°C の温度域で、 α 2 分率が





Fig. 2 Crystallization temperature T_c dependence of the α 2 fraction.

急激に増加することがわかった。これは屈曲点の起源とα1-α2の間の変化が関連することを予想させる結果で ある。α1-α2変化と成長直後の屈曲点を結びつける1つの説明として、α1とα2の平衡融点の違いが考えられる が、本実験結果を説明するためには、α1とα2の融点が25K程度違うことが要求される。しかしながら、α1相の 平衡融点は明らかにされていない。今後、何らかの方法でα1の平衡融点を推定し、考察を進める。

1. J. J. Janimak, S. Z.D. Cheng, P. A. Giusti, and E. T. Hsieh, Macromolecules, 24, 2253-2260 (2001).

2. K. Nakamura, S. Shimizu, S. Umemoto, A. Thierry, B. Lotz, and N. Okui, Polymer J., 40(9), 915-922 (2008).

3. K. Yamada, H. Kajioka, and A. Toda, Polymer Preprints, Japan, 57(2), 3526-3527 (2008).